05.5

Узкоперестраиваемый кубит-трансмон с оптимизированной формой шунтирующей емкости

© Е.Ю. Егорова¹⁻³, А.С. Казьмина¹⁻³, И.Н. Москаленко²

¹ Российский квантовый центр, Москва, Россия

² Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Москва, Россия

³ Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет),

Долгопрудный, Московская обл., Россия

E-mail: yelena.egorova@phystech.edu

Поступило в Редакцию 18 сентября 2023 г. В окончательной редакции 10 ноября 2023 г. Принято к публикации 10 ноября 2023 г.

> Предложена оптимизированная топология трансмона для использования в качестве базового элемента в сверхпроводниковом квантовом процессоре. Получена аналитическая формула для уровней энергии трансмона с тремя джозефсоновскими контактами. Показано, что трехконтактный трансмон позволяет получить более узкий диапазон перестройки частоты по сравнению с двухконтактным трансмоном при сопоставимых размерах джозефсоновских контактов в составе структуры, что снижает чувствительность к потоковому шуму. Проведено электромагнитное моделирование распределения электрического поля на технологических поверхностях. Показано, что круглая форма шунтирующей емкости трансмона уменьшает диэлектрические потери на интерфейсах по сравнению с наиболее распространенной крестообразной формой.

Ключевые слова: кубит-трансмон, джозефсоновские переходы, технологические интерфейсы.

DOI: 10.61011/PJTF.2024.04.57093.19732

Трансмоны [1] — наиболее распространенный тип кубитов в современных сверхпроводниковых схемах. На текущий момент квантовые вычисления, выполнение квантовых алгоритмов и коррекция квантовых ошибок выполняются на многокубитных схемах, состоящих из связанных друг с другом трансмонов [2,3]. За счет шунтирующей емкости в таких кубитах подавлена чувствительность к низкочастотному зарядовому шуму. Также трансмоны обладают более низкой восприимчивостью к потоковым шумам по сравнению с потоковыми кубитами [4]. Помимо этого в трансмонах нет массивов джозефсоновских контактов, требуемых при создании кубитов-флаксониумов [5], что делает их относительно более простыми в изготовлении. Трансмоны обладают временами когерентности, достаточными для реализации наборов квантовых вентилей [6], используемых в алгоритмах квантовой обработки информации. Наиболее распространенный вид трансмонов — это перестраиваемый Х-мон [7], имеющий крестообразную шунтирующую емкость и два джозефсоновских контакта, образующих сверхпроводящий квантовый интерферометр (СКВИД), что дает возможность перестраивать кубит по частоте.

В настоящее время наиболее существенной причиной ограничения времен когерентности кубитовтрансмонов являются диэлектрические потери, связанные с двухуровневыми дефектами вблизи интерфейсов вакуум-подложка и металл-подложка, а также внутри барьера джозефсоновского контакта [8–11]. При этом в областях с высокой плотностью энергии электрического поля такие дефекты могут быть сильно связаны с кубитом и достаточно немногочисленны, из-за чего возможно разрешить индивидуальные резонансы кубита с отдельными дефектами [12]. Важным показателем является доля участия интерфейсов, т.е. отношение энергии электрического поля в объеме, который содержит такие дефекты, к полной энергии электрического поля кубита.

Несмотря на широкий диапазон перестройки частоты трансмонов, получение высоких времен когерентности ограничено потоковым шумом. Из-за низкочастотного потокового шума высокие времена когерентности возможны лишь в экстремумах частоты как функции потока в СКВИД, где производная частоты кубита по магнитному полю равна нулю. Таким образом, кубит в первом приближении нечувствителен к потоковому шуму [13].

Таким образом, проектирование топологии кубитовтрансмонов с высокими временами когерентности требует уменьшения долей участия интерфейсов с дефектами. С другой стороны, минимальный размер джозефсоновских контактов ограничен воспроизводимостью технологии их изготовления.

В настоящей работе предложен оптимизированный кубит-трансмон с последовательно соединенными одиночным джозефсоновским контактом и СКВИД [14], а также с круглой формой шунтирующей емкости [15–17]. Топология такого кубита и его эквивалентная электрическая схема приведены на рис. 1. Круглая шунтирующая емкость C_2 (красный цвет) связана с землей (черный цвет) посредством контура из трех джозефсоновских контактов J_1, J_2, J_3 с собственными емкостями $C_{J1,2}$ и



Рис. 1. a — топология трансмона с круглой шунтирующей емкостью (красный цвет). На вставке — увеличенное изображение одиночного джозефсоновского перехода, соединенного последовательно со СКВИД (зеленый цвет). На СКВИД подается внешний магнитный поток через индуктивно связанную управляющую линию (черный цвет). Желтым обозначены электроды-арки емкостной связи с другими потенциальными элементами системы. Цветной вариант рисунка представлен в электронной версии статьи. b — эквивалентная электрическая схема трехконтактного трансмона. Цифрами обозначены электрические узлы цепи: 1 — узел между одиночным джозефсоновским контактом J_3 с собственной емкостью C_{J3} и СКВИД с джозефсоновскими контактами J_1 и J_2 с суммарной емкостью $C_{J1,2}$, 2 — узел шунтирующей емкости C_2 на землю.

 C_{J3} (зеленый цвет). К СКВИД трансмона подходит контролирующая линия для управления кубитом. Желтым цветом обозначены электроды емкостной связи кубита с другими возможными элементами в схеме.

Гамильтониан трехконтактного трансмона выводится из описания классической динамики электромагнитных цепей [18]:

$$\hat{H}_{tr} = 4E_C \hat{n}^2 + E_{J3} (1 - \cos \hat{\varphi}_2) + E_{J12} \cos(\pi \Phi / \Phi_0)$$
$$\times \sqrt{1 + d^2 \tan^2(\pi \Phi / \Phi_0)} (1 - \cos \hat{\varphi}_1), \tag{1}$$

где $\hat{\varphi}_2$ — фазовый оператор на джозефсоновском переходе J_3 , $\hat{\varphi}_1$ — фазовый оператор на джозефсоновском переходе J_1 , \hat{n} — оператор числа куперовских пар, канонически сопряженный сумме операторов $\hat{\varphi} = \hat{\varphi}_1 + \hat{\varphi}_2$. Здесь E_C — зарядовая энергия трансмона, $E_{J12} = E_{J1} + E_{J2}$ — суммарная джозефсоновская энергия двух переходов в СКВИД, $d = (E_{J2} - E_{J1})/(E_{J1} + E_{J2})$ — асимметрия СКВИД, Φ — внешний магнитный поток в СКВИД, $\Phi_0 = h/2e$ — квант магнитного потока.

Аналитическая формула для уровней энергии данного трансмона и его ангармонизм могут быть получены

аналогично [1] при помощи разложения косинуса в ряд Тейлора до четвертого порядка ввиду малости φ в режиме $E_C/E_{Js} \ll 1$ [19]:

$$\widehat{H}_{tr} = 4E_C \widehat{n}^2 + \frac{1}{2}E_{Js}\widehat{\varphi}^2 - \frac{1}{24}E_{Jq}\widehat{\varphi}^4, \qquad (2)$$

 $E_{Js} = E_{J3}\tilde{E}_{J12}/(E_{J3} + \tilde{E}_{J12})$ лигле нейная часть индуктивной энергии, $E_{Jq} = (E_{J3}^4 \tilde{E}_{J12} + E_{J3} \tilde{E}_{J12}^4) / (E_{J3} + \tilde{E}_{J12})^4$ — квадратичная Здесь было введено часть. обозначение $E_{J12} = E_{J12} \cos(\pi \Phi/\Phi_0) \sqrt{1 + d^2 \tan^2(\pi \Phi/\Phi_0)}$ лля внешнего зависящей от магнитного потока джозефсоновской энергии СКВИД. При выводе формулы использовалось приближение для последовательного соединения одиночного джозефсоновского перехода и СКВИД, в котором токи джозефсоновских контактов раскладываются в ряд Тейлора до первой степени ввиду малости фаз контактов: $\varphi_1 E_{J12} = \varphi_2 E_{J3}$.

Используя первый порядок теории возмущений для данного гамильтониана, уровни энергий для трехконтактного трансмона можно записать как

$$E_m = \sqrt{8E_C E_{Js}} \left(m + \frac{1}{2} \right) - E_C \frac{E_{Jq}}{12E_{Js}} \left(6m^2 + 6m + 3 \right),$$
(3)

что дает частоту кубита f_{01} и ангармонизм α соответственно

$$f_{01} = \left(\sqrt{8E_C E_{Js}} - E_C \frac{E_{Jq}}{E_{Js}}\right) / h, \tag{4}$$

$$\alpha = E_{12} - E_{01} = -E_C \frac{E_{Jq}}{E_{Js}}.$$
 (5)



Рис. 2. Частота кубита и ангармонизм в зависимости от магнитного потока в СКВИД, полученные согласно аналитическим формулам (4) и (5) для трехконтактного трансмона.

Таблица 1. Параметры трансмона: джозефсоновские энергии контактов и зарядовая энергия

E_{J1} , GHz	E_{J2} , GHz	E_{J3} , GHz	E_C , MHz
124.2	43.5	17.4	251

X-mon Concentric transmon h a -85 -102-119 dB 0.4 0.15 0.30 0.2 mm ń mm -136-153-1700 0.05 0.10 0.10 0.05 0 mm mm

Рис. 3. Моделирование распределения электрического поля при помощи пакета Ansys HFSS в трансмонах с разной формой шунтирующей емкости. *a* — трансмон с круглой емкостью (концентрический трансмон), *b* — трансмон с крестообразной емкостью (*X*-мон). Внизу показаны увеличенные области с джозефсоновскими переходами. Цветом обозначено значение электрического смещения на поверхности (*D*) в децибелах. Цветной вариант рисунка представлен в электронной версии статьи.

На рис. 2 представлены диапазон перестройки частоты кубита и его ангармонизм согласно аналитическим формулам (4) и (5) в зависимости от внешнего магнитного потока в СКВИД. При расчете использовались данные из табл. 1. При достаточном ангармонизме диапазон перестройки частоты трехконтактного трансмона более узкий, чем у двухконтактных [20], что делает его более удобным в многокубитных схемах.

Поскольку диэлектрические потери вносят вклад в обратную добротность кубита [21], которая в свою очередь влияет на скорость релаксации кубита в силу соотношения $\gamma_1 = \omega Q^{-1}$, при помощи пакета Ansys HFSS были выполнены моделирование и расчет доли участия электрического поля в технологических интерфейсах для двух форм шунтирующих емкостей одинаковой величины в трансмоне.

Вклад диэлектрических потерь в добротность кубита описывается соотношением $Q^{-1} = \Sigma_i p_i \tan \delta_i$, где p_i доля участия поверхностной энергии электрического поля на *i*-м технологическом интерфейсе, $\tan \delta_i$ — тангенс угла диэлектрических потерь. Поверхностная энергия электрического поля представляется в виде интеграТаблица 2. Интегралы энергии электрического поля по поверхностям в относительных единицах, полученные в пакете Ansys HFSS (моделирование проводилось на трех типах поверхностей: ms-о — металл-подложка в основном слое фотолитографии, ms-е — металл-подложка для слоя электронной литографии, sa — поверхность кремниевой подложки)

	Интерфейс			
тип кубита	ms-e	ms-o	sa	
Концентрический	3.92	17.2	30.4	
Х-мон	3.61	46.9	78.9	

ла энергии электрического поля по i-й поверхности $\int |E^2| dS_i$.

Первый тип трансмона имеет круглую емкость, второй — крестообразную. Оба кубита включают в себя три джозефсоновских контакта. В моделировании участвуют три типа интерфейсов: металл-подложка в основном слое фотолитографии (ms-o), металл-подложка для слоя электронной литографии (ms-e) и поверхность кремниевой подложки (sa). Электронная литография предназначена для изготовления джозефсоновских переходов, имеющих размеры меньше 1 µm. В моделировании не учитывается интерфейс металл-воздух, так как доля участия поля в нем пренебрежимо мала по отношению к интерфейсу металл-подложка [9]. Сверхпроводник моделируется как идеальный проводник, что упрощает расчет, так как вклад кинетической индуктивности не учитывается. Область симуляции ограничена до 1 mm перпендикулярно поверхности подложки. Полученное распределение электрического поля показано на рис. 3, а и b для концентрического трансмона и Х-мона соответственно. Итоговые доли участия интерфейсов приведены в табл. 2. По сравнению с Х-моном концентрический трансмон имеет более низкую энергию в подложке (sa) и в фотолитографическом интерфейсе металл-подложка (ms-o).

Помимо минимизации диэлектрических потерь в Ansys HFSS была проведена оценка релаксации концентрического трансмона в контролирующую линию. Для этого было введено граничное условие на потоковой линии в виде согласованной нагрузки (50 Ω), а джозефсоновские контакты моделировались как линеаризованные эквивалентные сосредоточенные индуктивности. Как и при вычислении доли участия, в данном расчете толщина кремниевой подложки и слоя воздуха над металлом составляют 0.5 mm. Результаты моделирования показали, что верхний предел для времени релаксации кубита в точке с наибольшей частотой в данный канал составляют 1.6 ms.

Таким образом, предложенная топология трансмона с круглой емкостью имеет ряд преимуществ по сравнению с *X*-моном, а именно узкий диапазон перестройки частоты с достаточным ангармонизмом и более низкие диэлектрические потери на технологических поверхностях.

Благодарности

Авторы выражают благодарность И.С. Беседину и А.В. Устинову за предложенные идеи и полезные обсуждения.

Финансирование работы

Исследование выполнено в рамках Дорожной карты развития высокотехнологичной области "Квантовые вычисления" (договор на выполнение НИОКР № 151/21-503 от 21.12.2021 г.).

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- J. Koch, T.M. Yu, J. Gambetta, A.A. Houck, D.I. Schuster, J. Majer, A. Blais, M.H. Devoret, S.M. Girvin, R.J. Schoelkopf, Phys. Rev. A, **76** (4), 042319 (2007). DOI: 10.1103/PhysRevA.76.042319
- [2] F. Arute, K. Arya, R. Babbush, D. Bacon, J.C. Bardin, R. Barends, R. Biswas, S. Boixo, F.G.S.L. Brandao, D.A. Buell, B. Burkett, Y. Chen, Z. Chen, B. Chiaro, R. Collins, W. Courtney, A. Dunsworth, E. Farhi, B. Foxen, A. Fowler, C. Gidney, M. Giustina, R. Graff, K. Guerin, S. Habegger, M.P. Harrigan, M.J. Hartmann, A. Ho, M. Hoffmann, T. Huang, T.S. Humble, S.V. Isakov, E. Jeffrey, Z. Jiang, D. Kafri, K. Kechedzhi, J. Kelly, P.V. Klimov, S. Knysh, A. Korotkov, F. Kostritsa, D. Landhuis, M. Lindmark, E. Lucero, D. Lyakh, S. Mandrá, J.R. McClean, M. McEwen, A. Megrant, X. Mi, K. Michielsen, M. Mohseni, J. Mutus, O. Naaman, M. Neeley, C. Neill, M.Y. Niu, E. Ostby, A. Petukhov, J.C. Platt, C. Quintana, E.G. Rieffel, P. Roushan, N.C. Rubin, D. Sank, K.J. Satzinger, V. Smelyanskiy, K.J. Sung, M.D. Trevithick, A. Vainsencher, B. Villalonga, T. White, Z.J. Yao, P. Yeh, A. Zalcman, H. Neven, J.M. Martinis, Nature, 574 (7779), 505 (2019). DOI: 10.1038/s41586-019-1666-5
- [3] C.K. Andersen, A. Remm, S. Lazar, S. Krinner, N. Lacroix, G.J. Norris, M. Gabureac, C. Eichler, A. Wallraff, Nat. Phys., 16 (8), 875 (2020). DOI: 10.1038/s41567-020-0920-y
- [4] F. Yan, S. Gustavsson, A. Kamal, J. Birenbaum, A.P. Sears, D. Hover, T.J. Gudmundsen, D. Rosenberg, G. Samach, S. Weber, J.L. Yoder, T.P. Orlando, J. Clarke, A.J. Kerman, W.D. Oliver, Nat. Commun., 7 (1), 12964 (2016). DOI: 10.1038/ncomms12964 (2016)
- [5] L.B. Nguyen, Y.-H. Lin, A. Somoroff, R. Mencia, N. Grabon,
 V.E. Manucharyan, Phys. Rev. X, 9 (4), 041041 (2019).
 DOI: 10.1103/PhysRevX.9.041041
- [6] Z. Li, P. Liu, P. Zhao, Z. Mi, H. Xu, X. Liang, T. Su, W. Sun, G. Xue, J.-N. Zhang, W. Liu, Y. Jin, H. Yu, Error per single-qubit gate below 10⁻⁴ in a superconducting qubit, arXiv:2302.08690 (2023). DOI: 10.48550/arXiv.2302.08690
- [7] R. Barends, J. Kelly, A. Megrant, D. Sank, E. Jeffrey, Y. Chen, Y. Yin, B. Chiaro, J. Mutus, C. Neill, P. O'Malley, P. Roushan, J. Wenner, T.C. White, A.N. Cleland, J.M. Martinis, Phys. Rev. Lett., 111 (8), 080502 (2013).
 DOI: 10.1103/PhysRevLett.111.080502
- [8] C. Wang, C. Axline, Y.Y. Gao, T. Brecht, Y. Chu, L. Frunzio, M.H. Devoret, R.J. Schoelkopf, Appl. Phys. Lett., 107 (16), 162601 (2015). DOI: 10.1063/1.4934486
- [9] J. Wenner, R. Barends, R.C. Bialczak, Y. Chen, J. Kelly, E. Lucero, M. Mariantoni, A. Megrant, P.J.J. O'Malley, D. Sank, A. Vainsencher, H. Wang, T.C. White, Y. Yin, J. Zhao, A.N. Cleland, J.M. Martinis, Appl. Phys. Lett., 99 (11), 113513 (2011). DOI: 10.1063/1.3637047
- [10] J.M. Gambetta, C.E. Murray, Y.-K.-K. Fung, D.T. McClure, O. Dial, W. Shanks, J.W. Sleight, M. Steffen, IEEE Trans. Appl. Supercond., 27 (1), 1700205 (2017). DOI: 10.1109/TASC.2016.2629670
- [11] J.M. Martinis, K.B. Cooper, R. McDermott, M. Steffen, M. Ansmann, K.D. Osborn, K. Cicak, S. Oh, D.P. Pappas, R.W. Simmonds, C.C. Yu, Phys. Rev. Lett., 95 (21), 210503 (2005). DOI: 10.1103/PhysRevLett.95.210503

- [12] J. Lisenfeld, G.J. Grabovskij, C. Müller, J.H. Cole, G. Weiss, A.V. Ustinov, Nat. Commun., 6, 6182 (2015). DOI: 10.1038/ncomms7182
- [13] J. Braumüller, L. Ding, A.P. Vepsäläinen, Y. Sung, M. Kjaergaard, T. Menke, R. Winik, D. Kim, B.M. Niedzielski, A. Melville, J.L. Yoder, C.F. Hirjibehedin, T.P. Orlando, S. Gustavsson, W.D. Oliver, Phys. Rev. Appl., 13 (5), 054079 (2020). DOI: 10.1103/PhysRevApplied.13.054079
- [14] J.M. Chávez-Garcia, F. Solgun, J.B. Hertzberg, O. Jinka, M. Brink, B. Abdo, Phys. Rev. Appl., 18 (3), 034057 (2022). DOI: 10.48550/arXiv.2203.04164
- [15] J. Braumüller, M. Sandberg, M.R. Vissers, A. Schneider, S. Schlör, L. Grünhaupt, H. Rotzinger, M. Marthaler, A. Lukashenko, A. Dieter, A.V. Ustinov, M. Weides, D.P. Pappas, Appl. Phys. Lett., **108** (3), 032601 (2016). DOI: 10.1063/1.4940230
- J. Rahamim, T. Behrle, M.J. Peterer, A. Patterson, P.A. Spring, T. Tsunoda, R. Manenti, G. Tancredi, P.J. Leek, Appl. Phys. Lett., **110** (22), 222602 (2017). DOI: 10.1063/1.4984299
- [17] S.A. Caldwell, N. Didier, C.A. Ryan, E.A. Sete, A. Hudson, P. Karalekas, R. Manenti, M.P. da Silva, R. Sinclair, E. Acala, N. Alidoust, J. Angeles, A. Bestwick, M. Block, B. Bloom, A. Bradley, C. Bui, L. Capelluto, R. Chilcott, J. Cordova, G. Crossman, M. Curtis, S. Deshpande, T. El Bouayadi, D. Girshovich, S. Hong, K. Kuang, M. Lenihan, T. Manning, A. Marchenkov, J. Marshall, R. Maydra, Y. Mohan, W. O'Brien, C. Osborn, J. Otterbach, A. Papageorge, J.-P. Paquette, M. Pelstring, A. Polloreno, G. Prawiroatmodjo, V. Rawat, M. Reagor, R. Renzas, N. Rubin, D. Russell, M. Rust, D. Scarabelli, M. Scheer, M. Selvanayagam, R. Smith, A. Staley, M. Suska, N. Tezak, D.C. Thompson, T.-W. To, M. Vahidpour, N. Vodrahalli, T. Whyland, K. Yadav, W. Zeng, C. Rigetti, Phys. Rev. Appl., 10 (3), 034050 (2018). DOI: 10.1103/PhysRevApplied.10.034050
- [18] U. Vool, M. Devoret, Int. J. Circuit Theory Appl., 45 (7), 897 (2017). DOI: 10.1002/cta.2359
- S.M. Girvin, in Quantum machines: measurement and control of engineered quantum systems (Oxford University Press, 2014), p. 113–256.
 DOI: 10.1093/acprof.oso/9780199681181.003.0003
- [20] M.D. Hutchings, J.B. Hertzberg, Y. Liu, N.T. Bronn,
- G.A. Keefe, M. Brink, J.M. Chow, B.L.T. Plourde, Phys. Rev. Appl., 8 (4), 044003 (2017).

DOI: 10.1103/PhysRevApplied.8.044003

[21] A. Dunsworth, A. Megrant, C. Quintana, Z. Chen, R. Barends, B. Burkett, B. Foxen, Y. Chen, B. Chiaro, A. Fowler, R. Graff, E. Jeffrey, J. Kelly, E. Lucero, J.Y. Mutus, M. Neeley, C. Neill, P. Roushan, D. Sank, A. Vainsencher, J. Wenner, T.C. White, J.M. Martinis, Appl. Phys. Lett., **111** (2), 022601 (2017). DOI: 10.1063/1.4993577